PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-092712

(43)Date of publication of application: 05.04.1994

(51)Int.Cl.

C04B 35/00 B01J 2/00 C01G 1/02 C04B 35/48 C04B 35/50 // B01J 19/00

(21)Application number: 05-123122

(71)Applicant : HC STARCK GMBH & CO KG

(22)Date of filing: 28.04.1993 (72)Inventor: KOENIG THEO FISTER DIETMAR

(30)Priority

Priority number: 92 4214724 Priority date: 04.05.1992 Priority country: DE

(54) FINE PARTICLE OXIDE CERAMIC POWDER

(57)Abstract:

PURPOSE: To produce a nano-dispersed or a micro-dispersed (crystalline or amorphous)

ceramic powder.

CONSTITUTION: Relating to a fine particle oxide ceramic powder of a metal oxide, MeO (In the formula, Me represents at least one kind of Nb, Mo, W, V, La and/or V), the powder has 1.0-500 mm particle diameter, each particle having the particle diameter largely deviating from 40% of the average particle diameter in the powder occupies <1%, each particle having the particle diameter largely deviating from 60% of the average particle diameter is not present and further, all existing M2O2 has an arghase and all existing SIO2 has a crystalline form.

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開平6-92712

(43)公開日 平成6年(1994)4月5日

(51)Int.Cl.5	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
C 0 4 B 35/00	A	8924-4G		
B 0 1 J 2/00	A			
C 0 1 G 1/02				
C 0 4 B 35/48	Z			
35/50				
			審查請求 未請求	* 請求項の数1(全 8 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顯平5-123122		(71)出願人	591007228
				エイチ・シー・スタルク・ゲゼルシヤフ
(22)出願日	平成5年(1993)4月28日			ト・ミツト・ベシユレンクテル・ハフツン
				グ・ウント・コンパニー・コマンジットゲ
(31)優先権主張番号	P4214724.	7		ゼルシャフト
(32)優先日	1992年5月4日			H. C. STARCK GESELLSC
(33)優先権主張国	ドイツ (DE)			HAFT MIT BESCHRANKT
				ER HAFTUNG & COMPAG
				NIE KOMMANDIT GESEL
				LSCHAFT
				ドイツ連邦共和国デー38642ゴスラー・イ
				ムシュレーケ78-91
			(74)代理人	弁理士 小田島 平吉
				最終更に続く

(54) 【発明の名称 】 微粒子酸化物セラミック粉末

(57)【要約】

【構成】 金属酸化物MeO〔式中、Meは、Nb、M o、W、V、La及びYの少なくとも一種である〕の微 粒子酸化物セラミック粉末であって、粉末が1.0 nm ~500 nmの粒径を有し、そして該粉末の個々の粒子 で平均粒径から40%より大きく外れるものは1%未満 でありそして該粉末の個々の粒子で平均粒径から60% より大きく外れるものはなく、更に存在するすべてのA l_2O_3 は α -相でありそして存在するすべての SiO_2 は結晶の形である粉末。

【効果】 本発明による粉末から、ナノ分散またはミク 口分散(結晶性または無定形)セラミック粉末を製造す ることができる。

【特許請求の範囲】

[請求項1] 金属酸化物M e O (式中、M e(Δ 1 X1、Z1、Z7、Hf、Ta、Nb、Mo、W、V、La及 VYの少なくとも一種である)の微粒子酸化物セラミック粉末であって、粉末が1.0 nm~500 nmの粒色を有し、そして診粉末の個の砂柱子で甲均粒色から40%より大きく外れるものは1%未満でありそして該粉末の個々の粒子で甲均粒色から60%より大きく外れるものは2、要に存在するすべてのX1 $_{O}$ 1は結晶の形である粉りそして存在するすべてのX1 $_{O}$ 1は結晶の形である粉

【発明の詳細な説明】

【0001】本発明は、金属酸化物MeO〔式中、Me はA1、Si、Zr、Hf、Ta、Nb、Mo、W、 V、La及び/またはYである〕の微粒子酸化物セラミ ック粉末であって、A1₂0₈はαー相で存在しそしてS iO₈は結晶の形で存在する粉末に関する。

100021 粉末セラミック技術によって製造される部品の機械的特性は、出発粉末の特性によって決定的に決められる。さらに特別には、狭い粒径分布、高い粉末純度及び過大サイズの粒子または集塊の非存在は、対応する船品の特特に対して下の数果を有する。

【0003】微細金属及びセラミック粉末の工業的製造 のための多くの既知の方法が存在する。

[0004]一定の細かさまでのそして比較的広い粒径 分布を有する粉末しか製造することができないという欠 点を有する純粋に機械的なサイズ減少及び分粒方法に加 えて、気相からの堆積のための多数の方法もまた提案さ れた。

【0005】部分的には非常に小さなエネルギー源、例 えば熱プラズマ若しくはレーザービームのために、また は乱れる炎、例えば塩素爆発ガスバーナーが使用される 場所では、製造される粉末の粒径分布及び軽松は正確に は制即することができない。これらの反応条件は、通常 は、此な経分布を、そして平均粒径よりも径が敷倍大 きい個々の粒子の発生を薄く

【0006】 既知の工業が除未製造方法によって、FS SSによって測定して(そして個々の数径ではなくて) くの、5 μmの平均板径をする粉末を製造すること は、不可能ではないにしても、非常に困難である。これ らの従来的に製造される厳粉末の場合には、物質中にあ るパーセントの過大サイズの粒子が存在してそれらから 製造される部品の機械的特性の損害を奪くことを防止す ることは実際には可能ではない、従来の粉砕方法もま た、これらの粉末の場合には、分粒ステップでよってさ 支援等には疲めることができない非常に広い粒径分布を 与える。

【0007】気相による極く微細な粉末の製造のための 幾つかの既知の方法は二段階から成り、そして第二段階 は多かれ少なかれ無定形の中間生成物を結晶の形に転化 しそして反応からの望ましくない二次生成物を除去する ために使用される。

【0008】流れが最適化された熱壁反応器の代わり に、他の気相方法は、アラスマ炎またはその他のエネル 干一額、例えばレーザービームを反応つからに使用す る。これらの方法の欠点は、本質的に、非常に険しい温 度均配及が「主たは乱流染件を有する反応ゲーンの種々 の部分で優勢な制御できない反応条件である。結果とし て、生成される粉末は広い程径分布を有する。

【0009】転、機翻を無い物質の除去の製造方法のための多数の提案が進められたが、すべて欠点が伴う。かして、場つ金集機化きれていない除去の製造のためのチェーフ反応器を強ぐたいるUS-A 4,994、107中に開示された方法できえ実際には由々しいた直接・1,すべての反応時が熱ゲーンの前に混合されるので、接続度反応・の明確に規定された始まりが存在しない、加えて選及反応を防止することができない。他の子がさらなられば細かい物末に入って、そしてそれらはもは手続い解決から検索することができないという比較的大きな危険が存在する。

【0010】EP-A 0 379 910は、出発ハロゲン化物を2成分ノズルを通して液体の形で反応器に注入する、気相からの81gNの製造のための2段階法を述べている。この方法によってもまた満足な粉末を製造することはできない。

[0011]非常に細かで均一な粉末の製造のためのそ の他の提案は、減圧下での反応そしてまた種々のゾルー ゲル方法と含む。これらの提案もまた、多段階、粒径及 び粒径分布の乏しい側掛性、並びにバッチ操作を含む欠 占を有する。

【0012】提案されたプラズマ、レーザーまたは爆発 方法(EP-A 0 152 957、EP-A 0 151 490)はまた、上で述べた欠点を有する。

【0013】TiNまたはTiCの製造のための対応する金属性(物の特別に行われるマグネシウム熱灰反による機能なの製造は、例えば、また提案された方法によって製造される粉末の細かさ及び物一柱を達成することができない(G.W.Elger,Met.Transactions 20 B.8,1989、493~497頁)。

[0014] アータまたは電子ビームによる金属の揮発 及びゲロー放電中の気体に関わる。US -A 4,642,207、US-A 4,689,0 75,EP-A 152 957及びEP-A 151 490中に開示された方法は、高度に均一でそして非 常に細かを粉末の製造のための経済的方法の要件に合致 しない。

【0015】 α -相では存在しない微粒子A1 $_2$ 0 $_3$ はゾ ルーゲル法によって得ることができ、一方非結晶性Si O_2 は塩素化によって得ることができる。

【0016】改善された機械的、電気的及び磁気的特件 を有する酸化物セラミックの探索において、益々一層細 かな酸化物セラミック粉末に対する需要が存在する。

【0017】ナノメーター範囲の極く細かな酸化物セラ ミック粉末は貴ガス凝縮方法によって製造することがで きる。しかしながら、この方法によっては、ミリグラム 範囲の量を製造することだけが可能である。加えて、こ の方法によって得られる粉末は、狭い粒径分布を持たか UI.

【0018】従って、本発明が向けられる問題は、既知 の粉末の述べた欠点のいずれをも持たない粉末を供給す ることであった。

【0019】これらの要件を満足する粉末がここに見い 出された。これらの粉末が本発明の主題である。

【0020】従って、本発明は、金属酸化物MeO[式 中、MeはAl、Si、Zr、Hf、Ta、Nb、M o、W、V、La及び/またはYである]の微粒子酸化 物セラミック粉末であって、A1,O。はα-相で存在し そしてSiOzは結晶の形で存在する粉末であって、粉 末が1、0nm~500nmの粒径を有し、そして個々 の粒子で平均粒径から40%より大きく外れるものは1 %未満でありそして個々の粒子で平均粒径から60%よ り大きく外れるものはないことを特徴とする粉末に関す

【0021】好ましい実施態様においては、個々の粒子 で平均粒径から20%より大きく外れるものは1%未満 でありそして個々の粒子で平均粉径から50%より大き く外れるものはない。特に好ましい実施熊様において は、個々の粒子で平均粒径から10%より大きく外れる ものは1%未満でありそして個々の粒子で平均粒径から 40%より大きく外れるものはない。

【0022】本発明による粉末は、好ましくは1から1 ○ ○ n m未満の範囲のそしてもっとも好ましくは1から 50nmの範囲の粒径を有する。

【0023】本発明によれば、好ましい粉末はZrO, またはα-Al₂O₃である。

【0024】本発明による粉末は高度に純粋である。か くして、不純物の総和は5,000ppm未満そして好 ましくは1,000ppm未満である。

【0025】特に好ましい実施態様においては、それら の不純物の総和は200ppm未満である。

【0026】本発明による粉末は工業的規模で得ること ができそして、従って、好ましくは1 kgより多い量で 入手できる(即ち製造される)。

【0027】本発明による粉末は、気相-CVR-中の 対応する金属化合物及び対応する反応物の反応による微 粒子セラミック粉末の製造のための方法であって、金属 化合物及びその他の反応物が反応器中の気相中で反応さ せられ、何ら壁反応の存在なしで気相から直接均質に遅 縮され、そして引き続いて反応媒体から除去される方法

であって、金属化合物及び反応物が少なくとも反応温度 で反応器中にお互いに別々に導入されることを特徴とす る方法によって得ることができる。数個の金属化合物及 び/または反応物が導入される場合には、固体反応生成 物を導く反応が加熱相の間に起きないように特別なガス 湿合物を選択しなければならない。特に有利な実施熊様 においては、本発明の方法はチューブ反応器中で実施さ れる。金属化合物、反応物及び生成物粒子が層流条件下 で反応器を通過することが特に望ましい。

【0028】方法ガスを少なくとも反応温度に別々に予 備加熱することによって、核形成サイトを限定すること ができる。反応器中で優勢である層流条件は、核または 粒子の狭い滞留時間分布を与える。このようにして非常 に狭い粒径分布を得ることができる。

【0029】従って、金属化合物及び反応物は、好まし くは共軸層流の形で反応器中に導入しなければならな W.

【0030】しかしながら、2つの共軸流を混合するこ とを確実にするために、規定された強度及び程度のカル マン渦道を、さもなければ厳密な層流中の障害物の導入 によって生成させる。

【0031】それ故、本発明の方法の1つの実施態様に おいては、金属化合物及び反応物の共軸層流がカルマン 渦道によって規定された条件下で混合される。

【0032】そのためにエネルギー項におけるかなりの 好みが存在する、反応器の壁の上への反応物の堆積を防 止するために、反応媒体は、好ましくは、不活性ガスの 層によって反応器の壁から遮断される。これは、例え ば、反応器の壁における特別な形の環状のギャップを诵 して不活性ガス流れを導入することによって行うことが でき、この不活性ガス流れはコアンダ効果の下で反応器 の壁から離れない。10~300msecの典型的な滞 留時間の間に気相からの均質な凝縮によって反応器中に 牛成されるセラミック粉末粒子は 気体状反応牛成物 (例えばHC1)、未反応反応物及び、キャリアーガ ス、パージガスとしてそしてHClの吸着を減らす目的 のために導入される不活性ガスと一緒に反応器を離れ

る。金属成分を基にして100%までの収率を、本発明 による方法によって得ることができる。

【0033】次に、セラミック粉末を、好ましくは、使 用された金属化合物、反応物及び/または反応の間に当 然生成される副牛成物の沸騰または昇華温度より高い温 度で除去する。セラミック粉末は、有利にはブローバッ ク(blowback)フィルター中で除去される。こ のフィルターが高温、例えば600℃で運転される場合 には、セラミック粉末の非常に大きな表面への、ガス、 特に不活性でないガス、例えばHC1、NHo、TiC 1。等の吸着を最小にすることができる。さらに特別に は、NH4C1の生成(>350℃)は窒化物の製造に おいて防止される。

【0034】粉末表面の上に吸着された残りの厄介な物質は、再び好ましくは600℃程度の温度で、後続の真空容器中で除去することができる。次に、最後の粉末は、空気の非存在下でプラントから排出しなければならない。

【0035】本発明によれば、好ましい金属化合物は、 BC1。硼酸エステル、ボラン、S1C1、その他の クロロシラン、シラン、金属ハロゲン化物、部分的に水 紫化された金属ハロゲン化物、金属水素化物、金属アル コラート、金属アルキル、金属アミド、金属アジド、金 属ボラネート及び金属カルボニルから成る群からの1以 上の金属化を物である。

【0036】好ましいその他の反応制は、 O_2 、空気、水、 N_2O 、BC1 $_3$ から成る群からの1以上のものである。

【0037]本発明による粉末から、ナノ分散(nanodisperse)またはミクロ分散(microdisperse)は品性または無定形)セラミック粉末を製造することができ、セラミック粉末は、好ましくは元素A1、Si、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Mo、W、La、Yまたはこれらの組み合わせの酸化物である。

【0038】種端に狭い粒径分布の1~3000nm (3μm) の調飾可能な粒径を有するセラミック粉末 を、この方法によって製造することができる。平均粒径 よりもかなり大きな粒子が全く無いことが、本発明によ る粒子に特徴的である。

【0039】本発明の粉末の別の特徴は、それらの高い 純度、それらの高い表面純度及びそれらの良好な再現性

【0044】2つの共輸流れを混合することを確実にするために、カルマン渦道を、もちなければ厳密に層流中の障害物(17)の組み入れによって生じさせることができる。本売卵の好ましい実施配様においては、障害物(17)は、流れを形作る部分(25)中に、好ましくは中心の共輸・ズル(即ち、中央流れ(6)を生成させるノズル)の報味に沿って配置される。2つの大戦流は、弱い不活性ガス流れ(16)によってノズル出口で分離されてノズル(5)の回りの成長を防止する。

【0045】高進庁の部に、例えば、ガスアレヒーター (2a)内部に源光器を組み入れることが特に好まし い、これは、反応器の外側の検がイブの必要性を回避 し、かくして腐食及び生成する不純物を回避する。蒸発器 の建造のために非金属材料を使用することがまた可能で である。

【0040】 粒径及び構成材料に依存して、酸化物では ない粉末は、空気に対して高度に過敏性または自燃性で あり得る。この特性を排除するために、粉末を、ガス/ 素気混合物による規定された表面改質にかけ ることができる。

[0041] 図1は、それによってこの方法を実験する ことができる装置を図式的に示す。本発明の方法の運転 注を図1を参照でして以下に限明する。詳細に述べられる 方法、物質及び/または装置のパラメーターは、多くの 可能性から選ばれそして、使って、何ら本発明を限定し ない。

10042] 固体、液体または気体の金属化合物を、外側に配定された蒸発器(1) 中にまたは高温炉の内側に配置された蒸発器(1a) 中に素力は高温炉の内側に配置された蒸発器(1a) 中に素力し、200~2000での温度でその中で揮発させ、そして不活性キャリアーガス(N)、Arまたは計e)によってガスアレヒーター(2a)中に輸送する。チューブ反応器(4)に入る前に、ガスアレヒーター(2))中で加熱する。チューブ反応器(4)に入る前に、ガスアレヒーター(2))中で一ク(2)中で上の音(4)に入る前に、ガスアレヒーター(2))中で一分とする自然の個々の流れをノスル(5) 中で合か世で2つの共転の層がのそして回転が終の流れにする。金属成分を含む取り急く流れ(7)を、チューブ反応器(4)中で規定された条件下で混合する。反応は、500℃~200℃の温度で、例えば以下のケース例に使って混合さ、

[0043]

あり、その結果金属材料が設計される温度よりも高い蒸 発温度を用いることができる。

【0046】それのためにエネルギー項におけるかなりの好みが存在する、反応器の熱い量の上へのこれらの物質の不均変性機管防止するために、熱い反常の経営の壁を環状ギャップ(8)を通して不活性ガス流れ(9)(N: Arまたは日e)によってバージするが、この不活性ガス流れはコアング外鬼の下反応器の壁から離れない、気相からの均質な凝縮によって反応器中に生成されるセラミック粉末粒子は、気体状反応生成物(例えば日C1)、不活性ガス及び未反応反応物と一緒に反応器を離れ、そして直接プローバックフィルター(10)中に移動し、そしてその中でそれらは堆積される。プローバマックフィルター(10)は300℃~1000℃の流で運転され、その結果これらの粉末の非常に大きな表面

への、ガス、さらに特別には不活性でないガス、例えば HC 1 返び下i C 1。の吸着は低いレベルで保持され 。後機の容器(11)においては、粉末の上に吸着さ れたガスの残りを、300で-1000での変空と種 々のガスによる充満との労ましくは交互の適用によって 更に減少させる。N;、Arまたはドのカンガスが 使用される時には皮好な結果が得られる。SFgを使用 するとと効時に移せよい。

【0047】準安定システム及びコア/シェル粒子もまた、この方法によって製造することができる。準安定システムは、反応器の低部において非常に高い冷却速度を確立することによって得られる。

【0048】コア/シェル粒子は、反応器の低部中に付加的な反応ガスを導入することによって得られる。

【0049】 粉末は、真空容器 (11) から冷却容器 (12) に入り、その後ロック (13) を通って収集及 び輸送容器 (14) 中に移動する。冷却容器 (12) に おいて、粒子表面を、種々のガス/蒸気混合物への暴露 による規定された表面改質にかけることができる。

【0050】2000でまで放びそれより高い温度にさらされる構成要素、例えば熱交換器(2)及び(2 a)、ノズル(5)、反応器(4)並びに反び器を取り巻くチューブ(15)の構成材料としては、コートされたグラファイト、さらに特別には微粒子グラファイトが好ましくは使用される。例えば、長く使われる温度での使用されるがス、例えば金属強化制、HC1、N。及びのに対するグラファイトの必要な化学的安定性が不分である場合には、または比較的高い協議(0.5~50m/sec)での腐食が非常に高い場合には、またはガスに対するグラファイトの不浸透性をかくして増するとができる場合には、またはなの発精複要素の表面相さ

をかくして減らすことができる場合には、コーティング

【0052】本発明による粉末の製造のためには、酸化 物セラミック材料がこれらの部分のために利用可能であ る。低い温度しか必要としない場合には、金属材料もま た使用することができる。

【0053】セラミック粉末の粒径を調節するために、 3つの手段を同時に適用することができる:

- 反応ガスと不活性ガスとの間に一定の比を確立すること

一定の圧力を確立すること、

が必要であろう。

- 反応器の軸に沿って一定の温度/滞留時間プロフィールを確立すること。

【0054】温度/滞留時間プロフィールは以下のよう にして確立される:

初めのガスプレヒーター(2)から終のチューブ反応器(4)までの2以上の加熱ゲーンによって、

- 反応器の縦軸に沿って反応器の断面積を変えることに よって.

ガスのスループットそしてそれ故、所定の反応器断面 精に対しては流量を変えることによって。

【0055】温度、/帯留時間プロフィールの可変性の重要を利点は、核成長ゲーンから核形成ゲーンを分離する可能性である。後でて、非常に低い温度での短い滞留時間(脚かっ定の長さに関して小さな反応器断面形)にたっての"比較的相い" 粉末の製造が、高い温でのです。 "細かい" 野子に成長可能である億分に二三の核の生成を可能ですることができる。 ※個かい" 新末もまた難かすることができる。 ※個かい 「新末もまた難かすることができる。 ※例の状が、高い温度及び比較的長い滞留時間、「心を交応と器器に消費、低い温度及び埋い滞留時間、「心を交応と器器に対して、低い温度及び埋い滞留時間、「心を交応と器器に対して、低い温度及び埋い滞留時間、「心を交応と器器に対して、低い温度及び埋い滞留時間、「心を交応と器器に対して、低か温度及び埋い滞留時間、ではんの僅かに成長する。ここで定性的に説明した極端なケースの間の住意の遷移状態もまた調節することができる。

(0056) 粉末は、遊切なガス/高気混合物への暴露 によって冷却容弱 (12) 中で "表面を適合するように 作名(surface-tailored)" ことが きる。これらのセラミック粉末の粒子表面は、不溶性キャリアーガス流ル中で、遊切な有機化合物、例えば高等 アルコール、アラン、または更に焼結(sintering)酸、例えばパラフィンの規定された厚さの層によってコートすることができる。粉末はまた、それらの以 後の処理を容易にするためにコートしても良い。

[0057]それらの機械的、電気的及び磁気的特性の お陰で、本発明によるナノスケールの筋末は、新しいセ ンサー、アクター(actors)、切断セラミック及 び構造用セラミックの製造のために進切である。 [0058]

【実施例】以下の実施例は、本発明を何ら限定することなく本発明を例示することを意図する。 【0059】実施例1

 Nb_2O_5 を、図1中に示すタイプの装置中で以下の反応式:

 $2NbC1_5+2$ $1/2O_2\rightarrow Nb_2O_5+5C1_2$ に従って製造した。酸素キャリアーとして空気を過剰に使用した。

【0060】 この目的のだめに、100g/minのNbCls (個体、海点254℃)を、薬発器(1a)中に導入し、蒸発させ、そしてガスプレヒーター(2a)中で50N1/minのNsと一緒に1250℃に加熱した。空気を、400N1/minでガスプレヒーター(2)中に導入した。反応物を、約1200℃の過度に

別々に予備加熱した。温度は、図1中の記した場所でW 5 Re-W26 Re執電対(18)によって測定した。 反応チューブ(4)に入る前に、ガスプレヒーター (2)から生じる利流の個々の流れを、ノズル(5)の 外側部分中で合わせて均質で回転対称でかつ層流の環状 の流れにした。ガスプレヒーター(2a)から生じるガ ス流れもまた、ノズル(5)中で層流化しそして環状の 流れ中に導入した。ノズル(5)は、お互いに共軸的に 配置された3つの構成要素ノズルから成っていた。不活 性ガス流れ(16)は、中央ノズルから生じそして、反 応が始まる、即ち2つの流れ(6)及び(7)が合わせ られる点を、ノズルを離れて反応チューブ中に移動し た。カルマン渦道が、4.0mmの特徴的サイズを有す る障害物(17)(ノズルの縦軸中に配置された)によ って内側流れ中に生成された。1100mmの全体の長 さに関して、反応チューブはノズル出口で45mmの内 径そして、ノズルの下200mmでは、30mmの内径 を有していた。90mmに広がった後で(ノズルの下2 90mm), 出口での内径は105mmであった。

【0061】内径は、流れの法則を考慮に入れて着実に 変えられた。反応チューブ(4)は、スペーサー及び心 出しリングによって合わせられた18の区分から成って いた。環状ギャップ(8)はこれらの場所で形成され

【0062】ノズル(5)、反応チューブ(4)及び熱 交換器(2)は、酸化物セラミックから作られていた。 熱交換器(2a)はコートされたグラファイトから成っ ていた。二次生成物NbO。Clもまた長い滞留時間に わたってNb。Osに転化され得るように、反応器断面積 の大きな増加が必要である。

【0063】反応チューブ(4)を、反応器の外側壁の 上でノズルの下400mmでW5Re-W26Re熱電 対(19)によって測定して1300℃の温度に調節し た。反応チューブ (4) 中の圧力は、250mbarの 過剰圧力であったブローバックフィルター(10)中の 圧力と実質的に同一であった。反応器の壁を、18の環 状ギャップ(8)を通しての200N1/minのN。 によってパージした。反応器の壁を不活性ガスによって パージしない場合には、成長が起こりそして、部分的に は、非常に速く反応器の閉塞を、そしてそれ故方法の終 を導く可能性がある。いずれにしても、反応器の変化す る形状のために変化する生成物が得られる。C1。分圧 を減らすために、200N1/minの窒素を、付加的 なガス注入器によって底から6番目の環状ギャップを通 して反応チューブ(4)中に導入した。生成物(~45 nmの均一な粒径を有するNb,O,)を、600℃の温 度でプローバックフィルター(10)中でガス(C 1o、No)から分離した。

【0064】この温度は、C1。による非常に大きな粒 子表面(42m2/g)の一次コーティングが低いレベ

ルに保持されるように選ばれた。

【0065】このようにして製造されたNb2O5を、ブ ローバックフィルター中で40分間(即ち1950g) 収集し、そして次に真空容器(11)に移した。この容 器中で、0、1mbar絶対圧の最後の真空を含む8つ のポンプ/充満サイクルを、35分の期間にわたって実 施した。この容器を1100mbar絶対圧の圧力まで Arで満たした。35分後に、このようにして処理され たNb,O₅粉末を冷却容器(12)に移した。この容器 において、粉末はまた、種々のガス/蒸気混合物への暴 露によって"表面を適合するように作る"ことができ る。<50℃への冷却の後で、粉末を、それが外側空気</p> と接触しないように、ロック(13)を通して収集及び 輸送容器に移した。

【0066】45nmに対応する、42m2/gのBE T比表面積 (DIN 66 131によるN, - 1 -点法によって測定して)に関して、Nb,Os粉末は、極 端に狭い粒径分布を示した。

【0067】42m2/gの比表面積を有するこのNb, O₅粉末のSEM顕微鏡写真は、粒径の非常に狭い分布 及び過大サイズの粒子の非存在を示した。顕微鏡写真に よれば、個々の粒子で平均粒径から10%より大きく外 れるものは1%未満であり、そして個々の粒子で平均粒 径から40%より大きく外れるものはない。測定の分野 における技術の現状によれば、このような極端に細かい 粉末の粒径分布に関する信頼できる情報は、摄像法(例 えばSEM、TEM)によってのみ得ることができる。 【0068】このNb,Os粉末の分析は、金属不純物の 総和は50ppmであることを示した。

【0069】本発明の主なる特徴及び態様は以下の通り

である。 【0070】1. 金属酸化物MeO[式中、MeはA 1. Si. Zr. Hf. Ta. Nb. Mo. W. V. L.

a及びYの少なくとも一種である〕の微粒子酸化物セラ ミック粉末であって、粉末が1.0nm~500nmの 粒径を有し、そして該粉末の個々の粒子で平均粒径から 40%より大きく外れるものは1%未満でありそして該 粉末の個々の粒子で平均粒径から60%より大きく外れ るものはなく、更に存在するすべての $A1,O_0$ は α 一相 でありそして存在するすべてのSiO。は結晶の形であ る粉末。

【0071】2、個々の粒子で平均粒径から20%より 大きく外れるものは1%未満でありそして個々の粒子で 平均粒径から50%より大きく外れるものはない、上記 1に記載の粉末。

【0072】3. 個々の粒子で平均粒径から10%より 大きく外れるものは1%未満でありそして個々の粒子で 平均粒径から40%より大きく外れるものはない。上記 1 に記載の粉末。

【0073】4、粒径が1から100nm未満の範囲に

ある、上記1に記載の粉末。

【0074】5、 粒径が1から50nm未満の範囲にあ る、上記1に記載の粉末。

【0075】6、金属酸化物がZrOzである、上記1 に記載の粉末。

【0076】7、金属酸化物がα-A12O3である、上 記1に記載の粉末。 【0077】8. 不純物の総和が5000ppm未満で

ある、上記1に記載の粉末。 【0078】9. 不純物の総和が1000ppm未満で

ある、上記1に記載の粉末。

【0079】10. 不純物の総和が200ppm未満で ある、上記1に記載の粉末。

【0080】11、粉末が1kgより多い量で製造され る、上記1に記載の粉末。

【0081】12.金属酸化物が結晶の形のSiO,で ある、上記1に記載の粉末。

【0082】13. 金属酸化物がNb₂O₆である、上記 1に記載の粉末。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の粉末を製造することができる装置の略 図である。

【符号の説明】

1 a 蒸発器 2a ガスプレヒーター

3 反応物

チューブ反応器 4

5 ノズル

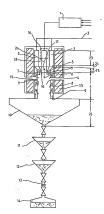
環状ギャップ 8 10 ブローバックフィルター

11 真空容器

12 冷却容器 13 ロック

14 輸送容器

[X]1]



フロントページの続き

(72)発明者 テオ・ケーニヒ ドイツ連邦共和国デー7887ラウフエンブル クーロツツエル・ヒユベルシュトラーセ7

(72)発明者 デイートマー・フイスター ドイツ連邦共和国デー7886ムルクーニーデ ルホフ・ツエヘンビールシユトラーセ1